

Chargendokumentation für die manuelle Aufbereitung von MP

Ausfüllmuster

Datum/Uhrzeit	Charge	MP	Vorreinigung	Reinigung	Spülung	Trocknung	Desinfektion	Spülung 2 (bei zwei Wannensystem)	Trocknung 2 (bei zwei Wannensystem)	Freigabe
XX.YY.ZZ/UU:VV	1	unkritisch		ggf.	sauberes Wasser		Wisch-			Signum
	2	semikrit. A	Reinigungstuch (weich)	enzym./alkal./US	sauberes Wasser	fusselfreies Tuch	Tauch-/Therm.	ggf. VE-Wasser	Tuch	Signum
	3	semikrit. A	entspr. Bürsten klares Wasser	enzym./alkal.	sauberes Wasser	fusselfreies Tuch	Wisch-(Außen)	ggf. VE-Wasser	Druckluft	Signum
	4	krit. A	Reinigungstuch (weich)	enzym./alkal./US	sauberes Wasser	fusselfreies Tuch	Tauch-/Therm.	ggf. VE-Wasser	Tuch	Signum
oder										
XX.YY.ZZ/UU:VV	1	Fr		ggf.			ja			Signum
	2	Sp; So; Pi; Fs	ggf.	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Signum
	3	Ws; Tu	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Signum
	3	Bo; Dia; Pol	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Signum
	4	He; Ez; SL	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Signum

Legende (Beispiele):

Semikritisch A	Sp = Spiegel So = Sonde Pi = Pinzette Fs = Füllspatel	Unkritisch	Fr = Farbring
Semikritisch B	Ws = Winkelstück Tu = Turbine Bo = Bohrer Dia = Diamant Pol = Polierer	Kritisch A	He = Hebel Ez = Ex.-Zange SL = Scharfer Löffel